

**Przedmiot: Prawo wynalazcze i patentowe**  
**Kod przedmiotu: WTiCh/IISt/ICCh/B5-1**

**1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:**

dr inż. Marian Kordas, Zakład Ciepłownictwa i Gospodarki Odpadami, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska e-mail: mkordas@ps.pl

**2. Język wykładowy:** polski

**3. Liczba punktów:** 3

**4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność:** studia II stopnia, stacjonarne, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa, specjalność Inżynieria procesowa

**5. Status przedmiotu dla ww. studiów:** obowiązkowy

**6. Informacje o formach zajęć:**

Sem.	Pkt	Zajęcia praktyczne									
		Wykład		Seminarium		Ćw/ów. komp.		Laboratorium		Projekt	
		G/sem	F.z.	G/sem	F.z.	G/sem	F.z.	G/sem	F.z.	G/sem	F.z.
I	3	30	Z								
Waga		1,0									

Objaśnienia: Pkt – liczba punktów, G/sem. – liczba godzin w semestrze, F.z. – forma zaliczenia zajęć (E – egzamin, Z – zaliczenie). Ćw. komp – zajęcia w formie ćwiczeń, na stanowiskach komputerowych

**7. Wymagane zaliczenie przedmiotów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy):**

**8. Program wykładów**

Prawo wynalazcze, patentowe, autorskie, własności przemysłowej. Prezentacja wybranych problemów (praktycznych i teoretycznych) związanych z ochroną własności intelektualnej w Polsce i na świecie. Inwencja a innowacja. Ochrona własności intelektualnej. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Urząd patentowy, rzecznicy patentowi. Europejskie prawo patentowe. Opis patentowy, analiza danych poszczególnych części opisu i ocena przydatności tego dokumentu jako źródło informacji naukowo-technicznej. Analizy Polskich oraz zagranicznych opisów patentowych. Uwagi dotyczące opisu ochronnego wzoru użytkowego oraz opisu patentowego. Powody nie zgłaszania wszystkich nowych wynalazków do urzędów patentowych. Powody stosowania i komercjalizacji rozwiązań technicznych w postaci tajemnic produkcyjnych i fabrycznych.

**9. Program zajęć praktycznych**

**10. Literatura**

1. Kotarba W., Mikłasiński Z., Pyrża A., Nowe prawo wynalazcze. Cz. 1, Poradnik dla twórców i kadry kierowniczej Warszawa 1993.
2. Kotarba W., Mikłasiński Z., Pyrża A., Nowe prawo wynalazcze. Cz. 2, Akty wykonawcze, Warszawa 1993.
3. Gawlik B., Prawo własności przemysłowej: (prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych). Cz. 1, Opracowanie analityczne, UKIE, Warszawa 1998.
4. Gawlik B., Prawo własności przemysłowej: (prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych). Cz. 2, Dokumenty, UKIE, Warszawa 1998.
5. Dereń A., Gajek L., Zygałło J., Własność intelektualna i przemysłowa w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym, PW, Wrocław 1998.